

## Treatment of Parody

Main Topic

Anna LK  
LEUNG/CITB/HKSARG  
04/12/2013 09:47

Subject: S1714\_WT Lam  
Category:

| Originator                       | Reviewers | Review Options           |                               |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| Anna LK<br>LEUNG/CITB/HKS<br>ARG |           | Type of review:          | One reviewer at a time        |
|                                  |           | Time Limit Options:      | No time limit for each review |
|                                  |           | Notify originator after: | final reviewer                |

From:  
To: "co\_consultation@cedb.gov.hk" <co\_consultation@cedb.gov.hk>  
Date: 15/11/2013 23:24  
Subject: 版權修訂戲仿意見書 - 全面豁免二次創作

本人不支持三個方案。

方案一、二，豁免條件嚴苛，而且仍保留民事責任，即使不入獄，民間填詞人可以被告至破產，已足夠扼殺填詞的應有空間。

至於方案三，乍看呼應了民事、刑事皆豁免的聲音，細看卻只局限於對某幾種作品的保護。填詞呢？不論政府知識產權署網站上的簡報，還是既得利益商家扔出來亂搬籠門扭曲事實的文件，都聲稱填詞不屬於（或很可能不屬於）豁免範圍。

此外，本人支持UGC版權方案。

市民  
WT Lam